⑫特 公 報(B2) 許

昭60-35393

@Int Cl.4 C 09 K 3/14

識別記号

庁内整理番号

❷❸公告 昭和60年(1985)8月14日

6561-4H

発明の数 2 (全12頁)

❷発明の名称 新規なセリウム系研磨組成物及びその製造方法

> ②特 顧 昭59-153308

❸公 開 昭60-44577

229出 願 昭59(1984)7月25日

砂昭60(1985)3月9日

ᡚ1983年7月29日録フランス(FR)鉚83.12519 優先権主張

⑫発 明 者 ピエール・ムラール

フランス国ラゴール、リユ・アルフレツド・ノーベル、39

⑫発 明 者 マルセル・ペルテイエ 砂発 明 者 フランシス・タステュ

フランス国ラ・ロシェル、アブニユ・カルノ、273 フランス国ニウーユ・スユール・メール、ロジェール、ク

ール・デ・ザルエツト・ニユメロ・アン、ロテイスマン・

レ・タマリ (番地なし)

⑪出 願 人 ローヌープーラン・ス

ペシアリテ・シミーク

フランス国92400クールブボワ、アブニユ・ダルザス、1

& レ・ミロワール

砂代 理 人 弁理士 倉内 基弘 審査官 松 村 貞 男

外1名

1

2

砂特許請求の範囲

1 少なくとも1種のCeO₂型の結晶構造相と、 次式

Ln2-x CexSi2O7

より成る群より選ばれた1種以上の元素を表わ す。xは0以上で2未満の数を表わす。)

に相当する希土類元素のピロ珪素酸より成る結晶 構造相とから成ることを特徴とする新規なセリウ ム系研磨組成物。

- 2 xが0以上で0.2以下であることを特徴とす る上記第1項記載の組成物。
- **3** Lπがランタン又はネオジウムを表わすこと を特徴とする上記第1項及び第2項にいずれかー つに記載の組成物。
- 4 さらに希土類元素酸化物の相及びガラス状又 は結晶化された二酸化珪素の相を含むことを特徴 とする上記第1項~第3項のいずれか一つに記載 の組成物。

5 下記の組成

CeO₂

30~80%

 $Ln_{2-x}Ce_xSi_2O_7$

Ln₂O₃

12~60%

0~15%

SiO₂ 1.5~ 8% をもつことを特徴とする上記第1項~第4項のい ずれか一つに記載の組成物。

6 酸化物で表わした希土類元素75~95%と二酸 (式中、Lnはランタニド類及びイツトリウム 5 化物で表わした珪素 $5\sim25\%$ とを含み、二酸化セ リウムの百分率が全希土類元素酸化物の60~85重 量%であることを特徴とする上記第1項~第5項 のいずれか一つに記載の組成物。

7 セリウム塩溶液、塩基溶液、三価の希土類元 10 素1種以上又はイツトリウムの塩の水溶液及び希 土類元素の不溶性化合物を形成し易い珪素の酸化 誘導体1種以上の溶液を同時混合し、得られた沈 殿を沪過し、乾燥し、850℃より高い温度で焼成 することを特徴とする、少なくとも1種のCeO2 15 型の結晶構造相と、次式

Ln_{2-x}Ce_xSi₂O₇

(式中、Lnはランタニド類及びイツトリウム より成る群より選ばれた1種以上の元素を表わ す。 x は 0 以上で 2 未満の数を表わす。)

20 に相当する希土類元素のピロ珪素酸塩より成る結 晶構造相とから成ることを特徴とする新規なセリ ウム系研磨組成物を製造する方法。

8 セリウム塩溶液が塩化第一セリウム、硝酸第

ーセリウム、硝酸第二セリウム又はそれらの混合 物の水溶液であることを特徴とする上記第7項記 載の方法。

9 セリウム塩溶液の濃度が0.2~4モル/ℓで ずれか一つに記載の方法。

10 セリウム塩溶液の濃度が0.5~2モル/ℓ であることを特徴とする上記第9項記載の方法。

11 反応媒体にセリウムを第一セリウムの状態 で導入し、酸化物を第二セリウムの状態で導入 10 サマリウム、ユーロピウム、ガドリニウム、テル し、反応媒体に別々に或いは塩基を含有する溶液 以外の溶液との混合物として酸化剤を連続添加す ることを特徴とする上記第7項~第10項のいず れか一つに記載の方法。

12 酸化剤がナトリウム、カリウム又はアンモ 15 法。 ニウムの過塩素酸塩、塩素酸塩、次亜塩素酸塩、 過硫酸塩;過酸化水素水;空気、酸素、オゾン或 いは電気化学的酸化より成る群から選ばれること を特徴とする上記第11項記載の方法。

論量に対して約10~40%過剰であることを特徴と する上記第11項及び第12項のいずれか一つに 記載の方法。

14 別々に或いは珪素の酸化誘導体1種以上の 溶液との混合物として反応媒体に連続的に塩基を 25 とを特徴とする上記第7項~第24項のいずれか 添加することを特徴とする上記第7項~第13項 のいずれか一つに記載の方法。

15 塩基溶液がアンモニア水溶液、水酸化ナト リウム、水酸化カリウム又は炭酸ナトリウムの水 溶液であることを特徴とする上記第1項記載の方 30 することを特徴とする上記第1項~第25項のい 法。

16 塩基溶液の規定度が1~5Nであることを 特徴とする上記第15項記載の方法。

17 セリウムの当量数に対して約5%を超える 過剰の当量数の塩基を使用することを特徴とする 35 2 8 珪素の酸化誘導体が珪酸ナトリウム 上記第15項及び第16項のいずれか一つに記載 の方法。

18 反応媒体のPHが5~10であることを特徴と する上記第15項~第17項のいずれか一つに記 載の方法。

19 反応媒体のPHが7~9であることを特徴と する上記第18項記載の方法。

20 反応媒体のPHが一定値に対してPH単位生 0.1の範囲内に調整されていることことを特徴と する上記第15項~第19項記載の方法。

2.1 別々に又はセリウム塩溶液との混合物とし て、ランタニド類若しくはイツトリウムより成る 群より選ばれた三価の希土類元素1種以上の塩の あることを特徴とする上記第7項及び第8項のい 5 水溶液を反応媒体に連続的に導入することを特徴 とする上記第7項~第20項のいずれか一つに記 載の方法。

> 22 三価の希土類元素1種以上の塩の水溶液が ランタン、セリウム、プラセオジム、ネオジム、 ビウム、ジスプロシウム、ホルミウム、エルビウ ム、ツリウム、イツテルビウム、ルテシウム及び イツトリウムの塩化物又は硝酸塩より成る群から 選ばれたことを特徴とする上記第21項記載の方

23 三価の希土類元素1種以上の塩の水溶液が ランタン又はネオジムの塩の溶液であることを特 徴とする上記第22項記載の方法。

24 三価の希土類元素1種以上の塩の水溶液の 13 第一セリウム塩に対する酸化剤の割合が理 20 濃度が0.2~1 モル/ℓであることを特徴とする 上記第21項~第23項記載の方法。

> 25 セリウム塩溶液と三価の希土類元素1種以 上の塩の水溶液の割合が二酸化セリウムと希土類 元素酸化物の割合が60~85%となるようにしたこ 一つに記載の方法。

> 26 別々に又は塩基溶液との混合物として、希 土類元素の不溶性化合物を形成し易い珪素の酸化 誘導体1種以上の溶液を反応媒体に連続的に添加 ずれか一つに記載の方法。

> 27 珪素の酸化誘導体が二酸化珪素、珪素及び アルカリ金属珪酸塩であることを特徴とする上記 第26項記載の方法。

Na₂O・4SiO₂であることを特徴とする上記第27 項記載の方法。

29 珪素の酸化誘導体1種の溶液の濃度が SiO₂ 0.1~2.0モル/ℓであることを特徴とする 40 上記第26項~第28項のいずれか一つに記載の 方法。

30 珪素の酸化誘導体1種以上の溶液と三価の 希土類元素1種以上の塩の溶液の割合が珪酸塩 (SiO₃²⁻)の当量数と三価の希土類元素の当量数と

の比が0.1~1.0になるようにしたことを特徴とす る上記第7項~第29項のいずれか一つに記載の 方法。

- 3 1 玤酸塩 (SiO₃2-)の当量数と三価の希土類 元素の当量数の比が0.2~0.6であることを特徴と 5 する上記第30項記載の方法。
- 3 2 反応媒体の温度が10~95℃であることを特 徴とする上記第7項~第31項のいずれか一つに 記載の方法。
- 徴とする上記第32項記載の方法。
- 3 4 混合物の反応媒体における滞留時間が30分 ~2時間であることを特徴とする上記第7項~第 33項のいずれか一つに記載の方法。
- 温度で30分~2時間行なうことを特徴とする上記 第7項~第34項のいずれか一つに記載の方法。
- 3 6 熟成温度が50~80℃であることを特徴とす る上記第35項記載の方法。
- 37 沪過を場合によつて連続的に周囲温度で行 20 なうことを特徴とする上記第7項~第36項のい ずれか一つに記載の方法。
- 38 場合によつて沪過ケーキを水で洗浄するこ とを特徴とする上記第7項~第37項のいずれか 一つに記載の方法。
- 3 9 乾燥工程を約100~600℃の温度で約30分~ 24時間場合によつて連続的に行なうことを特徴と する上記第7項~第38項のいずれか一つに記載 の方法。
- 40 焼成工程を約850~1500℃の温度で約30分 30 おいて十分な品質が得られない。 ~10時間場合によつて連続的に行なうことを特徴 とする上記第7項~第39項のいずれか一つに記 載の方法。
- 41 焼成温度が850~1050℃であることを特徴 とする上記第40項記載の方法。
- 42 焼成工程の後にさらに粉砕及び粒径選別を 行なうことを特徴とする上記第7項~第41項の いずれか一つに記載の方法。

発明の詳細な説明

びガラス、セラミツク材料その他のガラス型材料 の研磨への利用に関する。

ガラス工業において実際に使用されている研磨 組成物のうちで希土類元素、特にセリウム系のも

のが一般に最も性能が良いことが証明されてい る。そのような組成物の製造法としては種々の方 法が知られている。同様に、西独特許公開第2, 426. 110号明細書には、モロカイトの存在下で希 土類元素硫酸塩水溶液を水酸化ナトリウムで沈殿 させ、生成物を沪過し、洗浄し、乾燥し、焼成し て所望の研磨組成物を得ることが提案されてい る。しかし、このような方法では、特に均質でな いこと、構造が決まつていないこと及び得られた 33 反応媒体の温度が40~70℃であることを特 10 生成物に再現性がみられないことにより十分満足 のみく効果をもつ研磨組成物を得ることができな かつた。これらの不都合は特に操作条件に由来 し、反応体の濃度が反応中に変動して再現性のあ る牛成物が得られないことによる。同様に、異物 35 反応塊の熟成を沪過に先立つて10~95℃の 15 (モロカイト) が存在することと、水酸化ナトリ ウムで沈殿させると複硫酸塩、ヒドロキシ硫酸塩 及び水酸化物のような複雑な生成物の混合物が生 じ反応中にその量と種類が変動し得ることとに由 来している。

> 同様に、セリウムを予め酸化させておいた希土 類元素硝酸塩溶液にアンモニアを添加して水酸化 セリウムを沈殿させることによりセリウム系研磨 組成物を製造することが提案されている(ケミカ ル・アブストラクツ 80, 51688 (1974))。この 25 ような方法には硝酸セリウムアンモニウムを使用 した再結晶により精製する追加工程と希酸を使用 した焼成酸化物の回収とが必要であるため、得ら れた生成物は研磨効果が十分ではない。その上、 そのような組成物は均質性、構造性及び再現性に

希土類元素炭酸塩-珪灰石(ウオラストナイ ト)の沈殿を形成し、これを分離し焼成すること により研磨組成物を調整する方法は米国特許第 3,768,989号明細書から公知である。また、市 35 販の希土類元素炭酸塩溶液を弗化珪素酸又はヒド ロ弗化珪素酸で処理することにより製造された研 磨組成物は米国特許第3,262,766号明細書から 公知である。これら二つの米国特許明細嗇に記載 の方法に従って調製された研磨組成物には西独特 本発明はセリウム系研磨組成物、その製造法及 40 許公開第2, 426, 110号明細書の組成物について 上述したのと類似の不都合がある。

> 前記の諸方法の不都合を解消するために本出願 人は仏国特許公開第2,472,601号明細書におい て記載したように下記の工程から成ることを特徴

とする研磨組成物の新期な製造法を既に提案して いる。すなわち、該方法は、

- a セリウム塩溶液、塩基性溶液並びに陰イオン が希土類元素の不溶性化合物を形成し易い1種 以上の酸及び/又は塩の溶液を連続的に同時混 5 合し、その際に使用する塩基の当量数をセリウ ムの当量数以上とするとともに反応媒体のHiを 6より大にし、
- b 得られた沈殿を沪過し、
- c 乾燥し、
- d 焼成する

諸工程から成る。この方法によれば均質性、再現 性が良好であり、水への懸濁性がよく研磨効果が 良い組成物が得られる。しかしながら、前記の方 素の使用に付随する問題、特に液状又はガス状の 流出物による公害の問題が生じるため、完全に満 足のゆくものではない。

従って、下記の条件を、満足するような新期な 研磨組成物を見出すことが問題となる。

効果があること。すなわち、大ざつばに磨かれ たガラスの表面を可及的速かに研磨できること。 適当であること。すなわち、研磨作業中にガラ

スに筋状の疵をつけないこと。

表面において不都合な反応を惹き起こさないこ 25 在にあることを発見した。 と。すなわち、ガラスに対して化学的活性が高過 ぎず、焼け、オレンジ皮、水泡等の問題のないこ

寿命が非常に長く不都合なく可及的長く使用で きること。

懸濁性が良く粉末が浴中に均質に分布すること ができかつ沈殿が生じないこと。この分散体は懸 濁してから作業中ずつと有効でなければならな

管系をつまらせたり、収率を下げたり、作業者を 苦しめたりする。

浴に研磨されたガラスの元素を装入しても長期 間放置して傾写した後容易に再懸濁できること。 すなわちケーキングの現象が生じないこと。

皮ふその他の疾患の問題をすべて回避するため に、毒性をもたないこと。

心地よい色をもち使用し易い一様な製品である こと。

研磨後ガラスに固着しないため迅速に清掃でき ること。

工場廃棄物を除去するために容易に凝集するこ

本発明の目的は前記の要求に添う新規な組成物 の注目される技術分野を提供することである。

以下の説明において「ガラス」という表現はセ ラミック材料その他のガラス型の材料のようなガ ラスも含む。

10 ここに発見され本発明の主たる対象を構成して いるのは、少なくとも1種のCeO2型の結晶構造 相と、次式

Lng_,Ce,SigO7

(式中、Lnはランタニド類及びイツトリウム 法は、通常使用される陰イオンが弗素であり、弗 15 より成る群より選ばれた1種以上の元素を表わ す。xは0以上で2未満の数を表わす。) に相当する希土類元素のピロ珪酸塩より成る結晶 構造相とから成ることを特徴とする新規なセリウ ム系研磨組成物である。

> 20 二つの本質的結晶構造相の近傍に場合によつて は希土類元素酸化物の結晶化相又は多少とも結晶 化された酸化珪素相を設けることができる。

本発明者は意外にも、本発明の新規組成物の良 好な研磨特性の主要原因がLng-xCexSi2O7相の存

本発明の別の対象は、

セリウム塩溶液、塩基溶液、三価の希土類元素1 種以上又はイツトリウムの塩の水溶液及び希土類 元素の不溶性化合物を形成し易い珪素の酸化誘導 30 体1種以上の溶液を同時混合し、

得られた沈殿を沪過し、

乾燥し、850℃より高い温度で焼成することを 特徴とする上記新規研磨組成物の製造方法であ

泡立たないこと。泡が生じるとあふれたり、配 35 La₂-xCexSi₂Oγ構晶構造相が850℃より高い温度 で焼成する特別の条件下で現われることが確めら れている。

> 方法の第一工程において種々の反応体の混合が 行なわれる。

40 本発明方法において使用されるセリウム塩溶液 は本発明の条件下で可容性の第一セリウム及び/ 又は第二セリウムの状態のセリウム塩の水溶液で あればどんなものでもよく、特に塩化第一セリウ ム又は硝酸第一又は第二セリウム或いはこれらの 混合物が使用できる。

セリウム塩は焼成後最終組成物中に見出せるよ うな不純物を含まないように選ばれる。純度が99 %より高いセリウム塩を使用するのが有利であろ う。

セリウム塩溶液の濃度は本発明では臨界的意味 を持つ因子ではなく、0.2~4モル/ℓの広い範 囲で変えることができる。0.5~2モル/ℓの濃 度が好適である。

セリウムを第一セリウムの状態で反応媒体に導入 し、反応混合物にこの媒体と相溶性のある酸化剤 を連続的に添加してこれを酸化する。適当な酸化 剤としては特にナトリウム、カリウム又はアンモ ニウムの過塩素酸塩、塩素酸塩、次亜塩素酸塩、15 ~85重量%となるように決められる。 過硫酸塩、過酸化水素水、空気、酸素、オゾン等 が挙げられる。また、電気化学的方法によつてセ リウムを酸化することもできる。過酸化水素水を 使用するのが好ましい。酸化すべき第一セリウム ができるが、一般に理論量よりも多く、理論量の 10~40%過剰量が好適である。

本発明方法で使用する塩基溶液はアンモニア水 溶液、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム又は炭 本発明ではアンモニア水溶液を使用するのが好ま しい。

使用する塩基溶液の規定度は本発明では臨界的 意味をもつ因子ではなく広い範囲で変えることが できるが、1~5Nが有利である。

塩基溶液とセリウム塩溶液の割合は導入される 塩基溶液の当量数が同時に導入されるセリウムの 当量数以上であるようにする必要がある。セリウ ムの当量数に対して塩基の当量数が5%より多く う。反応媒体のPHは5~10の範囲で変えられるが 7~9が好ましい。H単位0.1の誤差で上記範囲 内の一定値にPHを調整するのが特に有利であろ

塩の水溶液は本発明の条件下で可溶性でなければ ならない。適当な塩の例として特にランタン、セ リウム、プラセオジム、ネオジム、サマリウム、 ユーロピウム、ガドリニウム、テルビウム、ジス 10

プロジウム、ホルムミウム、エルビウム、ツリウ ム、イツテルビウム、ルテシウム、イツトリウム の塩化物又は硝酸塩が挙げられる。特に、セリウ ム塩と、希土類元素の鉱石の処理により直接的に 5 又は間接的に得られる希土類元素の塩類とを含有 する溶液を使用することができる。ランタンとネ オジムの塩を使用するのが好適である。

本発明方法で使用する1種又は2種以上の希土 類元素の塩の溶液の濃度は臨界的意味をもつ因子 本発明方法の一つの好適な実施態様に従えば、10 ではなく広い範囲で変えられるが、0.2~1 モ ル/ℓが好適である。

> セリウム塩溶液と1種又は2種以上の三価の希 土類元素の塩の水溶液の割合は、二酸化セリウム と希土類元素の酸化物 (CeO₂ + Ln₂O₃)の比が60

珪素の酸化誘導体1種以上の溶液は希土類元素 の不溶性化合物を形成し易い珪素の酸化誘導体の 任意の水溶液でよい。上記珪素誘導体は水溶性で なければならない。本発明ではこのような誘導体 塩に対する酸化剤の割合は広い範囲で変えること 20 の例として、二酸化珪素、珪酸及びアルカリ金属 珪酸塩が挙げられる。詳しくいえば、非晶質シリ カ、メタ珪酸、メタ二珪酸、オルト珪酸ナトリウ ム、式Na₂O・xSiO₂(式中、xは3~5を変動す る。) の珪酸ナトリウム、メタ珪酸ナトリウム、 酸ナトリウムの水溶液を使用することができる。25 メタ二珪酸ナトリウム、メタ珪酸カリウム、メタ 二珪酸カリウム、四珪酸ナトリウムが挙げられ る。これらの塩のどれも無水物又は水和物の形で 使用してもよい。珪酸ナトリウムNa2O・4SiO2を 使用するのが好ましい。

> 珪素の酸化誘導体1種以上の溶液の濃度は本発 30 明では臨界的意味をもつ因子ではなく広い範囲で 変えられる。SiO₂のモル/ℓで表わすと、0.1~ 2.0モル/*ℓ*である。

玤素の酸化誘導体1種以上の溶液と三価の希土 過剰になる割合で塩基を使用するのが有利であろ 35 類元素の塩1種以上の水溶液との割合は珪酸塩 (SiO₃--)の当量数と三価の希土類元素の当量数 の比が0.1~1、好ましくは0.2~0.6になるように

本発明方法では使用する陰イオンの当量数は使 三価の希土類元素1種以上又はイットリウムの 40 用する陽イオンの当量数以上であるが、反応体の 混合により得られる組成物上に吸着化合物が形成 されるようにする必要はない。

> 前記の種々の反応体溶液の混合は多くの態様に 従って行なうことができる。例えば、別々の経路

でセリウム塩溶液、場合によつて酸化剤溶液、希 土類元素の塩の溶液、珪素の酸化誘導体の溶液及 び塩基溶液を攪拌下連続的に添加して混合するこ とができる。セリウム塩溶液と希土類元素の塩の 溶液の子備混合を行ない、こ子備混合液を他の二 5 つの溶液と併行して反応媒体に添加することがで きる。また珪素の酸化誘導体の溶液と塩基溶液の 予備混合をすることができる。酸化剤を使用する 場合にはこれを塩基溶液以外の溶液との混合物、 溶液との混合物として使用することが可能であ

選ばれた反応体溶液の導入順序によらず、混合 は瞬間的に行なわれる。反応塊に沿つて各瞬間に る。このため均質で一定した安定した特性の組成 物が得られる。

反応媒体の温度は好ましくは10~95℃、さらに 好ましくは40~70℃である。

反応媒体中混合物の滞留時間は本発明において 20 は臨界的意味をもつ因子ではなく広い範囲で変え ることができるが、一般に30分~2時間の滞留時 間が選ばれる。

本発明方法の別の実施態様に従えば、反応塊は 沪過操作に先立つて10~95℃、好ましくは50~80 25 容器内で行なわれる。 ℃の温度で一定時間熟成させることができる。こ の場合、本発明では熟成時間は臨界的意味をもつ 因子ではなく広い範囲で変えられるが、30分~2 時間の時間が一般に十分である。

本発明の第二工程は懸濁液の形をした反応塊の 30 反応後沪過することから成る。この沪過操作は場 合によって連続的に周囲温度、すなわち10~25℃ で行なわれる。このとき反応塊は10~90℃、好ま しくは35~45℃の温度である。

キを水又はアンモニウム塩溶液で洗浄することが
 できる。この洗浄後ケーキの含水量は20~80重量 %であり、一般に30~50重量%である。

戸渦及び場合によって洗浄後得られた生成物は 場合によつて連続的に乾燥される。乾燥温度は 40 100~600°Cが好ましく、乾燥時間は臨界的意味を もたずこれらの条件下で30分~24時間の範囲で変 えることができる。

乾燥牛成物を次いで場合によつて連続的に850

℃以上、好ましくは850~1050℃の温度で焼成す

温度範囲の上限は臨界的意味をもたず、1500℃ のような高温にすることもできる。

これに対して、驚くべきことに焼成温度の下限 は臨界的意味をもち850℃以上でなければならな いことが確かめられた。もつとも低い温度を選ぶ と本発明の研磨組成物の良好な性質の原因である La_{2-x}Ce_xSi₂O₇の結晶構造相をもたない組成物が 特にセリウム塩溶液及び/又は希土類元素の塩の 10 得られる。焼成時間は30分~10時間の範囲で変え られる。

次いで、焼成物0.2~5.0μmの粒径になるよう に粉砕する。一般に平均粒径で表わされる凝集体 の大きさは0.5~1.5μmである。平均粒径は凝集 一定したさまざまな種類の存在物の濃度が得られ 15 体の50重量%が平均粒径より大きいか又は小さい 直径をもつ粒径として定義される。

> 粉砕に続いて粒径選別操作を行なうことができ る。この操作は同時に行つてもよく、順次に行な つてもよい。

> 本発明方法は従来の設備で実施することができ る。反応体の混合は加熱装置、温度調節器、反応 調節の慣用手段(温度計)、攪拌手段(アンクル 式又は螺旋式攪拌)、反応体導入装置及び反応容 器の出口に位置したH調節ユニットを備えた反応

> 熟成操作は反応体導入手段とPH調節ユニツトを 備えていない以外は上記と同じタイプの設備で行 なわれる。一つの反応容器から他の反応容器への 反応塊の通過は重力によって行なわれる。

次いで、得られた懸濁液の沪過は連続沪過装 置、例えばVernay型回転フイルタ又はバンド式 フィルタで行なうことができる。軽く傾斜してお り材料の循環を可能にするとともに、好ましくは 天然ガスで供給する火炎に近い程高温になる温度 本発明方法の一つの実施態様に従えば沪過ケー 35 勾配により乾燥と焼成を保証する回転炉を使用す るのが好ましい。

> 焼成後得られた組成物を同一の装置、例えば一 体型超微粉砕機で行なえる粉砕と粒径選別から成 る仕上げ操作にかけることができる。

> 本発明方法によれば全体的化学分析値が下記の 通り(%は重量)である研磨組成物が得られる。

酸化物で表わされた希土類元素:75~95%

二酸化物で表わされた珪素:5~25%

希土類元素酸化物の全重量に対する二酸化セリ

ウムの百分率は60~85%である。

本発明の研磨組成物は比表面積が1~35㎡/8 である。比表面積はザ・ジヤーナル・オブ・アメ リカン・ソサイエテイ 60p309Fev. (1938) に 記載されているBRUNAUER - EMMETT - 5 TELLER法に従つて決定される。注目する適用 のために $3\sim10$ m ℓ ℓ の比表面積をもつ組成物を 選ぶのが好ましい。

走査型電子顕微鏡の検査により焼成生成物は 0.2μm程度の一次粒子から成る粒子の凝集体に 10 安定性を良くするために軟水すなわち硬度30° 由来する100μm未満の粒径の小さい塊であるこ のが示されている。

Si, Ln, Ceの三つの元素は粒子の段階で均質 に分布している。

本発明の組成物は本質的に二つの結晶構造相、15 ある。 すなわち、立方体構造のCeO₂型の相と正斜方晶 構造の式La_{2-x}Ce_xSi₂O₇(式中xは0~2、好ま しくは0~0.2である。)の希土類元素のピロ珪酸 塩の相を含んでいる。

また、本発明の組成物は焼成温度が950℃を超 20 えるときは希土類元素の酸化物の相、一般に弗化 素型の立方体構造の二三酸化物Ln₂O₃とガラス状 又はクリストパライト状の結晶化した二酸化珪素 の相を小量含んでいる。

一般に各相の割合は以下の通りである。

30~80% CeO 12~60% Ln_{2-x}Ce_xSi₂O₇ Ln_2O_3

1.5~ 8% SiO

本発明方法により得られる組成物はガラスやそ れと同様の材料の研磨に利用できる。

本発明の組成物は特に光学工業において眼鏡製 使用することができる。

上記組成物の特権的適用分野はクリスタルガラ ス、鏡、板ガラス特にガラス戸、二重ガラス戸、 自動車のバツクミラー及びテレビジョンのスクリ ーンをまとめたガラス工業である。

ガラスの研磨に対する本発明の組成物の使用は 従来の方法に従って行なわれる。それらは一般に 湿式研磨系に使用されるので水への懸濁液として 使用される。

研磨浴の調製は手で攪拌するか従来の攪拌手段 (アンカー型、螺旋型、タービン型等の攪拌手 段)により攪忰しながら水性媒体に組成物の粉末 を添加することにより簡単に実現される。

導入される組成物の量は、一般に、CeO₂で表 わされた組成物の濃度が浴1ℓ当り30~2008、 好ましくは約509/ℓとなるようにする。

研磨浴の調製のために使用される水の量は臨界 的意味を何らもたないが、本発明の組成物の懸濁 TH未満の水を使用するのが好ましい。

浴の温度は50℃未満に選ばれる。20℃程度の低 温で作業するのが有利である。これは温度が少し でも上昇すると懸濁液の傾写が促進されるからで

本発明の研磨組成物は多くの利点を持つことが 明らかにされている。

改良された外観:上質、粒径、色を示す。 均質性及び再現性の良好な性質をもつ。

同様に改良された性質:密度及び懸濁安定性を 示す。

改良された性能:研磨効果、研磨速度、研磨片 の層の量が少ないこと、等が得られる。

さらに、本発明の組成物は前記の公報に記載の 種々の相の割合は使用した原料と焼成条件によ 25 研磨組成物に較べてその製造過程で弗素イオンが 生じないという利点がある。

> 最後に、本発明の組成物の使用は、組成物が使 い古され研磨効果が低下したときにガラスの成分 として再利用することができるため、特に有利で 0~15% 30 ある。実際、本発明の組成物はガラスの組成に干 洗し易いイオンを何ら含んでいないため酸化セリ ウム源として引続き有利に使用することができ

以下の実施例により本発明をさらに詳細に説明 造分野で連続式若しくは大量生産及び処方生産に 35 するが、本発明は勿論これらの実施例に限定され

> 実施例1~3において二酸化セリウムの希土類 元素の酸化物に対する比が一定値65%であり SiO₃2-当量数/Lin3+当量数の比を0.2, 0.4, 0.6に 40 変化させた組成物を例示した。

実施例4及び5においては、二酸化セリウムの 希土類元素酸化物に対する比が85%でありSiOs2-当量数/Ln3+当量数がそれぞれ0.1及び0.4である 組成物が調製される。

得られた生成物は以下の物理化学的性質によって特徴づけられる。

化学的分析:

- ・ 希土類元素の酸化物の用量決定:用量決定 は、過酸化ナトリウムの存在下焼成することに 5 より組成物を溶融し、酸処理した後蓚酸で沈殿 させた後、KHOLTOFF法に従つて行なう。
- ・ SiO₂の用量決定:用量決定は、組成物をボ ラックス処理によりパール状にした後X線を使 用する用量決定法に従つて行なう。

比表面積:

BRUNAUER - EMMETT - TELLER法 (既出) により測定する。

圧縮見掛密度:

DIN53194 規格に従って測定される。この 15 方法の原理は既知量の粉末製品をメスシリンダ ーに入れ所定の条件下で沈下させることであ る。

結晶構造:

デバイとシェーラー伝送方法:モリブデンの 20 単色光。

実施例 $6 \sim 10$ は実施例 $1 \sim 5$ で調製された組成物をガラスの研磨に適用し、それらの能力を一連の試験により明らかにした実施例に相当する。 実施例 $1 \sim 3$

以下の操作方法により三つの組成物を調製す ろ.

- a 三つの予備混合ポットにそれぞれ下記の溶液 を導入する。
 - 1・3Nアンモニウム水溶液
 - 2 · CeO₂で表わして112 ¶ / ℓ (すなわち Ce³+1.9当量 / ℓ) の割合で硝酸第一セリ*

16

- ウムとLa₂O₃で表わして60*8 / ℓ*(すなわ ちLa³⁺1.1当量/ℓ)の割合で硝酸ランタ ンを含有する水溶液
- ・過酸化水素200容(第一セリウム塩に対す る過酸化水素水の割合は35%過剰)
- 3・Na₂O・4SiO₂の組成の珪酸ナトリウム溶液 (実施例により変わる濃度はその詳細を表 Iに示す。) SiO₂をSiO₂²⁻に転換するのに 必要な相当量のアンモニウム水も導入す

攪拌装置を出口に別調整ユニットを備え温度調節された2ℓの反応容器内に下記のものを導入す

- ・ 450cm/hの割合の希土類元素硝酸塩溶液
- 反応PHをPH7.7に調整したアンモニア水溶液

500cm/hの割合の珪酸ナトリウム溶液 反応容器は45-50°Cで機能し、滞留時間1時間 である。

反応塊は重力により同様の反応容器に移り、そこで70°Cの温度滞留時間1時間で熟成が行なわれる

- b 反応塊をブフナー沪過器を用い周囲温度で沪 過する。
- 25 c 次いで得られた沈殿を120℃の乾燥室で16時 間乾燥した後、陶器焼窯内で表 I に示す温度で 2 時間焼成する。
- d 95%より高い収率で最終製品を得た。40μm の網目をもつAF NOR 篩を通すことにより大き30 い粒子を除去する。

次いで得られた製品の性質を調べた。 得られた結果を表Iに示す。

表 I

実施例	CeO ₂ CeO ₂ +La ₂ O ₃	SiO ₃ ²⁻ 当量 Ln ³⁺ 当量	焼成 温度 (°C)	化学的 希土類元 素酸化物	分析 全SiO₂	比表面積 (m:/g)	圧縮見掛 密度
1	6 5	0.2	1050	9 0.7	9.5	9	1.2
2	6 5	0.4	950	8 2.9	1 7.6	4.2	1.35
3	6 5	0.6	950	7 6.4	2 4.7	3.6	1.4 5

走査型電子顕微鏡による検査の結果、実施例1 ~3の組成物は0.2μm程度の一次粒子の寄せ集 めによる100μm未満の小さい塊であり、それら のうち或るものは950~1000℃で融合し始めてい ることがわかる。

X線ゾンデによる試験の結果、Si, La, Ceの 三つの元素は実質的に均質に分布していることが 示され、シリカのみの粒子又はシリカなしの粒子

の存在は証明されなかつた。

実施例1~3により調製された組成物をX線回 折により分析した。

観察された相は次の通りである。

実施例1の組成物:

La₂O₃単斜 (弱) +CeO(弱) +Ln₂Si₂O₇ (弱)

実施例2の組成物:

SiO₂クリストバライト(弱)+CeO₂(弱)+ Ln₂Si₂O₇(中)

実施例3の組成物:

SiO2クリストバライト(中)+CeO2(強)+ Ln₂Si₂O₇(中)

Ln₂Si₂O₇相のパラメータは次の通りである。

		<u>a±0.01Å</u>	b±0.01Å	$c \pm 0.01 \dot{A}$
実施的	列1	8.80	1 3.2 0	5.40
"	2	8.80	13.21	5.39
"	3	8.8 0	13.21	5.40

度と同じである。

CeO2型構造のパラメータと強度は次の通りで あ。

	$a\pm0.01~\dot{A}$	結晶化度*
実施例1	5.4 4	
" 2	5.4 2	≃55
" 3	5.4 2	≥53

(*)吸収係数補正後に計算した量

次の通りである。

	a±0.01Å	b±0.01Å	c±0.01 Å	
La 2Si 2O7相	8.794	13.201	5.409	
Ce 2Si 2O7相	8.722	13.056	5.401	35

二酸化セリウム単独の格子バラメータは5.411 Å (JCPDS4.0593) である。

18

CeO2型構造のパラメータの強い値はCeO2構造 にランタンが挿入されていることに対応する。

シリカが存在するCeO₂構造から外へランタン が移動するのが容易になることが認められる。す なわち、シリカが少ない実施例1ではCeO₂パラ メータは1050℃で焼成した組成物であるにも拘ら ず5、411人の代わりに5.44人に拡がつている。

10 ピロ珪酸塩相が現われるに従ってCeO₂型格子 パラメータは二酸化セリウム単独のそれに近づ く。焼成の過程でランタンとセリウムの間で懸微 鏡レベル(<1000Å)での偏析が起きる。

実施例2及び3の組成物においては、セリウム 15 は本質的にLn₂Si₂O₇に近い形をしており、過剰 のシリカはクリストバライト又はガラス状シリカ の形で見出される。

本発明の組成物で観察された相のパラメータと La₂Si₂O₇相とCe₂Si₂O₇相のパラメータを考え合わ Ln₂Si₂O₂相のバラメータは行なつた測定の精 20 せると、ピロ珪酸ランタン相は式La_{2-x}Ce_xSi₂O₇ (式中、xは0.2未満である。)に相当すると推論 することができる。

実施例 4及び5

CeO₂で表わして1468 / ℓ (すなわちCe³+が 25 2.6当量/ℓ)の割合の硝酸第一セリウムとLa₂O₃ で表わして269/l(すなわちLa³+が0.5当量/ ℓ) の割合の硝酸ランタンを含有する水溶液を導 入した以外は前記実施例の操作方法を繰り返し

La₂Si₂Oァ相とCe₂Si₂Oァ相の既知のパラメータは 30 珪酸ナトリウム溶液の濃度は実施例4及び5に おいてSiO₃2-当量数/Lm³⁺当量数の比がそれぞ れ0.1及び0.4となるようにした。

得られた製品の特性を表Ⅱに示す。

表 П

実施例	CeO ₂ CeO ₂ +La ₂ O ₃	SiO ₃ ²⁻ 当量 Ln ³⁺ 当量	焼成 温度 (°C)	化学/ 希土類元 素酸化物	的分析 全SiO2	比表面積 (m:/g)	圧縮見掛 密度
4	8 5	0.1	1050	9 5.2	4.8	9	1.3
5	8 5	0.4	980	8 3.4	1 7.6	5. 3	1.4

実施例 6~10

これらの実施例は実施例1~5に記載の本発明 の組成物をガラスの研磨に適用した例を説明した ものに相当する。

するためには次の一連の試験を行なつた。

a 懸濁安定性

250cd試験管に試験すべき組成物を50 g / ℓの 割合で、すなわち28°THの硬度、温度20℃水 250cmに粉末12.5g の懸濁液を導入する。懸濁液 10 を完全に均質化した後、比重計(1000~1100の目 盛)を用いて時間に対して傾写速度を追跡する。 d=f(t)曲線を描くことができる。

Tsoは懸濁液に保持する能力について製品の挙 と清澄な液の最終密度との間の平均値となる時間 を十進法の分で表わしたものである。

b ケーキング指数

効果が利点と欠点において同様であるとはい え、ケーキングの圧縮を解消するのが便宜であ 20 る。圧縮は新しい製品に対してである。これに対 してケーキングは機械内で製品が移動する過程又 はその後に現われる。

苛酷な条件(大きな速度、強い圧力)下の研磨 すなわち塊の割れが生じ、粒径が細かい方に傾 く。一方、懸濁液は外来粒子(削り取られたガラ スに由来する珪酸塩)に富む。これら二つの因子 が組み合わさて一日の終り又は一週間の終りにし ばしば起きるように機械が停止されたときに製品 30 が貯蔵槽及び配管系の中で稠度と固着性をもつた 泥の形で傾写される。ケーキングの形成が起き る。運転再開度時に再懸濁は困難であるか又は最 悪の場合不可能である。

のビーカーに研磨器(以下試験参照)の形で使用 に供した懸濁液を集めた。24時間放置して傾写さ せた後、調整された機械的攪拌(250回転/分、 5分)により製品の再懸濁を行なう。上清澄を捨 て、ビーカーを乾燥室に置いて再懸濁しなかつた 40 分画を乾燥する。ケーキング指数(IC)はこの 分画の最初使用した組成物の量に対する百分率で ある。

c 初期圧縮率

20

この概念は懸濁液の持続性から年代学的に生じ ている。実際、製品に助剤が添加されているか否 かは常に傾写によつて結末がつけられる。使用者 はしばしば前もつて所望の濃度に懸濁液を調製 ガラスの研磨過程におけるそれらの挙動を判断 5 し、機械で使用する迄これを貯蔵しておく。懸濁 液の調製とその使用との間に数日に達することの ある時間が経過し、その間に傾写が起きる。その 場合二つの形態が生じる。

> 傾写物が拡がつた感知されない層を形成する。 貯蔵槽の底部に定む部分が固着性の泥の外観を 有し、本物のコンクリートと同じ外観に見える。 製品の再懸濁は第一の場合には瞬間的に完全に

行なわれ予定された濃度が見出された。

これに対して第二の場合のように製品の圧縮が 動の数値表現である。これは測定値が最初の密度 15 あると製品の一部だけが再懸濁され、浴中の研磨 組成物が乏しくなる。極端な場合、貯蔵槽の底か ら製品を剝すのが不可能となるような割合に圧縮 が達する。その結果新しい製品が使用できなくな り大きな損失が生じる。

圧縮の傾向があるか否かを評価するためにバケ ツの中で都市水1ℓ当り試験すべき組成物100ℓ を分散させて良く均質化させた懸濁液5ℓを調製 することから成る次の試験を実施した。24時間経 過後、傾写部分の状態を「手で評価」する。48時 の場合は研磨組成物は顕著な機械的摩耗をうる、25 間後及び72時間後に別々に2回測定した。触感を 数値化することができないので圧縮の強さを「圧 縮なし」、「軽い圧縮」及び「圧縮あり」の三段階 に従つて評価する。

d 研磨効果

試験を種々の型の研磨器、すなわち発泡ポリウ レタン、フェルト及びペロンを使用して行つた。

発泡ポリウレタンでの効果

二本の棒と凸形研磨ヘッドを備えた工業用機械 CMVモデルICM7を使用する。ポンプで研磨すべ ケーキング指数を決定するためステンレス鋼製 35 きガラス表面に懸濁液を用いて試験すべき研磨組 成物を供給する。

操作条件は次の通である。

ヘッドの速度 1500回転/分 棒の速度 1000回転/分 12008 / chi 圧力 懸濁液の濃度 509/l 水の硬度 28° TH

温 度 20°C

発泡ポリウレタンMPU 研磨器

LP46 (厚さ1.3mm)

研磨すべきガラス クラウンホワイト直径55mm

ポンプ流量

3.8~4 ℓ/分

間報鏈烷

3分

60分 全試験時間

二本のガラス製試験管の凹面に全部で3分間作 業した後材料の剝れを重量により測定した。試験 を1時間持続して繰り返した。

平均剝れ重量を次の単位に還元した。

・ 重量の単位

・表面積の単位 d m

・時間の単位

分

作業時間に対する研磨効果曲線を描た。

この曲線から研磨効果を最初の10例の結果の平 均として表わす。

フェルトでの効果

単一の棒をもつCOBURN603機を使用したフェ ルト製研磨器を試験すべき組成物で均一に湿らせ て試験を行なつた。

操作条件は次の通りである。

研磨器の速度

550回転/分

棒の速度

棒は研磨器に導かれている

ので研磨器と同じ速度

圧 力

250 9 / cm

懸濁液の濃度。

508/l 28° TH

水の硬度 温度

20°C

研磨器

フェルト製 (Blu-Streak

研磨すべきガラス クラウンホワイト

タービン流量

1.2~1.4ℓ/分

試験時間

15分

全試験時間

1時間30分

研磨効果の表現はCMV機について前記したの 35 とすべての点において全く同じである。

研磨効果は効果のプラートすなわち45分~1時 間の試験の平均値において測定した。

ペロンでの効果

前記のCOBURN機で試験を行なつた。使用し た研磨器はHARTFELT社製の自己接着ペロンで 40 本発明の組成物により良好でその上先行技術の 平坦な工具に貼り付けてある。

操作条件は次の通りである。

研磨器の速度

550回転/分

棒の速度

棒は研磨器により導かれて

22

いるので研磨器と同じ速度

である。

圧力

250 9 / cd

懸濁液の濃度

508/l

水の硬度

28° TH

温度

20°C

ペロン 研磨器

研磨すべきガラス クラウンホワイト

タービン流量

1.2~14ℓ/分

試験時間 10

15分

全試験時間 3時間

研磨効果は30分、45分及び60分において得られ た効果の平均をとつて決定した。

上記の試験に付した本発明の研磨組成物により 15 表Ⅲに示す結果が得られた。

研磨組成物の特性を比較しそれらの性能を評価 するため下記の組成をもつCe'rox1650という名 称で市販されている従来の研磨組成物を紹介す る。

94% ・希土類元素の酸化物

・酸化セリウム

20

30

66%

酸化ランタン

19% 9 %

・酸化ネオジム ・酸化プラセオジム

< 0.0001%

・F-で表わした弗索

4 %

P₂O₅で表わした燐酸塩

圧縮見掛密度

 $\cdot d_{\Lambda} = 1.6 + 0.2$

懸濁持続性

T₅₀ = 3分

初期圧縮

圧縮なし

ケーキング指数

• IC = 40%

研磨効果

発泡ポリウレタンでの効果

370mg/d ㎡/分

フェルトでの効果

38mg/d nl/分

ペロンでの効果

44mg/d nt/分

製品の結果よりも優秀な結果が得られ、化学的組 成中に、存在が常に問題となつている弗素陰イオ ンが製造の段階で介在しないという大きな利点が

ある。

特公 昭 60-35393

(12)

23

24

表 Ш

	実施例 6	実施例7	実施例8	実施例9	実施例10
懸濁持続性T50(分)	5	4.7	4.7	3	7.5
ケーキング指数(多)	9.0	3.0	2.0	1.0	3.0
圧縮	なし	なし	なし	軽い	なし
研磨効果					
(#9/dm²/分) M.P.U	260	360	3 5 0	360	370
フエルト	3 9	4 0	4 0	4 7	4 1
ベロン	5 2	5 3	4 5	5 6	5 3